PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-204442

(43) Date of publication of application: 09.09.1987

(51)**[**nt.C**[**.

G11B 7/24

G11B 7/00

(21)Application number: 61-045964

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

03.03.1986

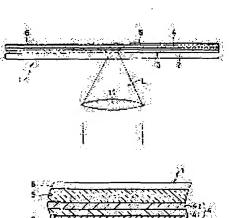
(72)Inventor:

KOBAYASHI TADASHI

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM AND ITS RECORDING METHOD

(57) Abstract:

PURPOSE: To carry out both unerasable recording and erasable recording on one optical disk by providing a recording layer consisting of ≥2 kinds of films having a different composition in specified thickness ratio and capable of changing from the initial state to an amorphous state by liq. quenching and changing from the initial state to a crystallized state by liq. annealing. CONSTITUTION: The recording layer 4 consists of the laminate of the thin films 41 and 42 composed of ≥2 kinds of different substances. Si and Au, Si and Ag, Te and Ge, etc., are respectively used as the films 41 and 42. For example, when Si and Au are used as the recording films 41 and 42 respectively, the ratio in film thickness of Si to Au is controlled between 2/8W3/7. Consequently, the alloyed AuSi alloy, namely the recording layer 4, can be changed from the crystallized state to the amorphous state by the difference in energy quantity between the irradiated laser beams L. In



addition, Au can be used as the recording film 41, and Si can be used as the recording film 42.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑮ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-204442

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)9月9日

G 11 B 7/24

A -8421-5D Z -7520-5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

図発明の名称 光記録媒体お

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

②特 顧 昭61-45964

郊出 願 昭61(1986)3月3日

Ø発 明 者 小 林 忠

川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

①出 願 人 株式 会社 東芝 川崎市幸区堀川町72番地

创代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明福

1. 発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

2. 特許請求の範囲

(1) 局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる膜を簡体急にはより初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜厚比によって多層に構成した記録機を有することを特徴とする光記録媒体。

②上記記録層は、液体徐冷により非晶質化の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜厚性によって構成されることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(3)上記記録暦は、液体急冷により結晶化の状態から非晶質化の状態に変化させることが可能な膜厚比によって構成されることを特徴とする特許額求の範囲第1項記載の光紀録媒体。

似上記記録菌はGeおよびTeの薄膜からなり、

Ge膜とTe膜との機算比をそれぞれ1対1で構成したことを特徴とする特許調求の範囲第1項配載の光配鉄線体。

切上記記録度はAuおよびSiの御腹からなり、 Si膜とAu膜とをそれぞれ2対8から3対7の 膜厚比で構成したことを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載の光記録媒体。

四上記記録層はAのおよびSIの薄額からなり、SI膜とAの膜とをそれぞれ1、7対B.3から3対7の膜摩比で構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(7) 基板上に、少なくとも2種以上の薄膜の重ね合わせよりなる配理層を設け、この記録器に記録すべき情報を有するピームを照射することにより上記記録器を局所的に単一路に変換して情報の記録を行うものにあいて、上記記録器に高出力のピームを短時間別射することにより非晶質化の状態に相変化させることにより情報の消去および記録を行うことを特性

とする光記疑媒体の記録方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、たとえばレーザビームによりヒートモード記録が行える光記録媒体に関する。

(従来の技術)

(発明が解決しようとする問題点)

(作用)

この発明にあっては、記録層に記録すべき情報を有するピームを照射することにより上配記録を局所的に単一確に変換して情報の記録を行うものにおいて、上記記録器に高出力のピームを短時間限別することにより非晶質化の状態に制変化させることにより情報の消去および記録を可能にしたものである。

(実施例)

以下、この発明の一実施例を図面を参照して 説明する。

第1図において、1は光記録媒体としての光ディスクである。この光ディスク1に対して、 経板 2 側から対物レンズ11によってスポット照付されるレーザビームしによる熱的エネルギーの付与により記録度4の光学特性が変化される。つまり、記録暦4はレーザビームしの限別により拡散金化あるいは溶解合金化される。すなわち、記録額4は、組成の異なる対象により条件によりを保持としては成成

しかしながら、情報の記録と再生のみが可能な光ディスク、いわゆる追記型の光ディスクでは記録した情報の消去、および再度込みを行うことができないため、記録した情報が不要となった場合、その情報が記録されている部分が無駄となってしまうという欠点があった。

この発明は、上記の不要となった情報が記録されている部分が無駄になるという欠点を除去し、 1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および消去可能な記録の両方を行うことができる光記録媒体を提供しようとするものである。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

この発明は、場所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる製を液体急冷により初期の状態から非島質化の状態、あるいは液体徐冷により初期の状態から結島化の状態に変化させることが可能な誤厚化で構成した記録器を有する光記録媒体である。

されており、たとえば低出力のレーザビームしで長時間加熱されることにより拡散あるいは溶解合金化されて単一層となり、それが徐冷(徐徐に冷切)されて合金結晶化の状態、または高出力のレーザビームしで短時間加熱されることにより拡散あるいは溶解合金化されて単一層となり、それが急冷(急数に冷却)されて合金非島質化の状態となる。

第2回は、上記光ディスク1を示すものである。この光ディスク1は、基板2と、この基板2上に保護収3、記録24、保護股5および保護股6が、たとえばスパッタ法あるいは真空蒸着法などによって順次機磨されて構成されている。また、この光ディスク1には、スパイラル状にトラック(図示しない)が形成されている。

上記基板 2 としては、たとえばポリカーボネイト (PC) 樹脂、メタクリル (PMMA) 樹脂、エポキシ樹脂などの透明樹脂、あるいは透明なガラス、石英およびセラミックなどが用いられている。

特開昭62-204442(3)

上記保護数3 および5 は、記録時にレーザビームしの照射により記録器 4 が飛散または穴空きすることを防止するためのものであり、たとえばSiO、SiO、SiO2、SIN3 などの透明な物質が厚さ20よ~5 mの範囲で構成されている。

上記保護膜 6 は、光ディスク 1 を取り扱う際に生じる傷などを防止するものであり、たとえばな外線硬化(UV) 樹脂などの透明な樹脂によって構成されている。

上記記録暦4は、異なる2種類の物質からなる 薄膜41 および42 が協願されて構成されている。 上記薄膜41 および42 としては、SiとAu、 SiとAg、TeとGeなどがそれぞれ用いられる。

上記SiとAUとを記録版4: および42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録個4は合金化され、AUSi合金の単一層となる。このAUSi合金は共品相談である20~30at%(原子バーセント)Siで、液体急冷(心解急冷)により非品質化の状態となる性物が

ある。つまり、AUSi合金は、その組成がAuに対するSiの割合いが20~30at%となっている場合、店品化の状態にある合金に高出力のレーザビームしを短時間を対することによって溶解状態にしてから急冷するとは風化の状態となる。

いは非品質化の状態に相変化させることが可能となる。なお、記録数41 をAu、記録数42 をSiで偶似するようにしても良い。

すなわち、Si対Aのの収度の比を、それぞれ 1. 7対8. 3から3対7の疑題内で形成する。

また、上記TeとGeとを記録は41 および
42 として用いた場合には、レーザピームしの照明により記録器4は金属圏化合物GeTeの相反は、原子バーセントでGe対Teの割合いが1対1である。つまり、金属圏化合物GeTeは、その組成がGeに対するTeの割合いが50at%とな

. . .

特開昭62-204442(4)

っている場合、 結晶化の状態にある化合物に高出 力のレーザビームしを短時間照射することによっ て溶解状態にしてから急冷すると非晶質化の状態、 あるいは非晶質化の状態にある化合物に低出力の レーザビームしを長時間照射することによって溶 解状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

たとえば、GBからなる記録膜41を厚さ 500人で構成した場合には、Teからなる記録 酸42を厚さ500人で構成する。これによりの 照射されるレーザビームしの熱的エネルギー量の 違いにより金属間化合物GeTe、つまり記録層 4は照射されるレーザビームしの熱的エネルギー の は駅 対されるレーザビーム しの熱的は半 の は い に よ り 枯 晶 化 の 状 悪 い に 非 晶 化 化 の 状 態 に 相 変 化 さ せ る こ と が 可 能 と な る む よ か に よ む に む 記録膜 4 2 を Geで 構成する ようにしても 見い。

また、上記記録暦4は、第3図に示すように、 それぞれの限度の比に応じて構成される記録機 41 と42 とを交互に負責し、多層機構造として も良い。たとえば、GeとTeからなる記録度4

の記録脱4」 および42 は単一層に変換され、徐徐に浄却されて合金結晶化の状態となる。この結果、配録編4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

または、記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームとを0.4~0.01μsの間スポット照射する。これにより、レーザビームとの照射された記録暦4の記録膜4』および42は単一層に変換され、急激に冷却されて合金非品質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

次に、光ディスク1を消去可能型のディスクと して使用する場合について説明する。すなわち、 光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレ ーザビームしで長崎四加熱し、記録膜4』および 42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して 結晶化 の状態にする。そして、この記録解4に対して、 の場合、GeとTeとの機厚の比は1対1である。 したがって、記録機41と記録級42との限厚の 比が1対1となるように、Geからなる記録41 の厚さ100人に対してTeからなる記録膜42 の厚さ100人とを交互に積騰し、機厚1000 入の記録暦4を構成する。

また、上記光ディスク1は、ディスクの片面に記録を行う単板型ディスクとして説明したが、たとえば2枚の光ディスク1それぞれの基板2を外側にしてエアーサンドイッチ構造、あるいは接着 個による貼合わせにより両面光ディスクとすることも可能である。

次に、第2回に基づき、この発明の記録方法の一例について説明する。

まず、光ディスク1を追記型のディスクとして使用する場合について説明する。すなわち、記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームしを5~0、5 μsの間スポット照射する。これにより、レーザビームしの照射された記録路4

または、光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレーザピームしで短時間加熱し、記録使41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して合金非晶質化の状態にする。そして、この記録図4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が1~5mWのレーザピームしを5~0、5μsの悶スポット照射する。こ

特開昭62-204142(5)

次に、1 枚の光ディスク 1 のある部分は消去不 能な記録、つまり追記型のディスクとして使用 を記録、つまり追去可能な記録、つまりに でディスクとして使用する。 たとも 説明する。 たと 見れて 説明する。 たとる 期 は い で 説明を記録 は ない に 対 報 レンズ 1 1 に W の に は は な す べ と 間 センズ 1 1 に W の に は は す べ と 間 センズ 1 1 に W の に は は す べ と 情 報 を す る 出 か が 5 ~ 1 5 の に が に い い に よ り、レーザビーム し の 般射 された

連いが生じて情報の記録が行える。この場合は、その記録暦4に対して、出力が3~10mWのレーザビ~ムしを0、3~0、02μsの間スポット照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

記録暦4の記録版41 および42 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。この場合、合金結晶化の状態から初期の状態へは戻れないため、情報の消去を行うことはできない。

その記録暦4に対して、出力が1~5mWのレーサピームしを5~0、5μsの間スポット照射し、記録時4を非晶質化の状態から結晶化の状態に相変化させることにより、記録情報の賞去が行える。

また、消去可能な情報を記録する場合は、対応 する記録度4に対して、ヒータあるいはレーザビ ームで短時間加熱し、記録膜41 および42 を拡

特開昭62-204442(6)

数合金化あるいは溶解合金化し、合金非品質化の 状態にする。そして、この記録層4に対して、対 物レンズ11によって記録すべき婚報を有する出 カが1~5mWのレーザビームしを5~0.5 μSの間スポット照射する。これにより、レーザ ピームしの照射された記録暦4は、徐徐に冷却さ れて合金枯弱化の状態となる。この結果、多層膜 を合金結晶化の状態に変換したときと、非晶質化 の状態を結爲化の状態に相変化したときでは、そ れぞれの結晶粒径が異なることにより、反射率の 遊いが生じて情報の記録が行える。この場合は、 その記録暦4に対して、出力が3~10mWのレ ーザピームしを0.3~0.02μ5の関スポッ ト照射し、記録略4を結晶化の状態から非晶質化 の状態に相変化させることにより、記録情報の消 去が行える。

または、消去可能な情報を記録する場合、対応 する記録圏 4 に対して、ヒータあるいはレーザビ ームしで長時間加熱し、記録膜 4 』 および 4 2 を 拡散合金化あるいは容解合金化し、合金結晶化の

スポット照射し、記録屋4の記録数41 および 42 を単一層に変換する。この結果、記録層4に 初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違い を生じさせることにより、講解の記録を行う。

このようにして、記録された情報の全て、ある いはその一部の情報が不要となった場合、光ディ スク1の全面、あるいは不要となった情報が記録 されているトラック、セクタごとをヒータあるい はレーザピームで加熱し、記録膜41 および42 を 拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状 態にする。そして、この配録階4に対して、記録 すべき情報を有する出力が3~10mWのレーザ ピームしを0.3~0.0248の同スポット風 射し、記録図4を結晶化の状態から非晶質化の状 照へと相変化させる。この結果、結晶化の状態と 非晶質化の状態との反射率の違いにより、惰性の 記録を行う。この場合は、その記録器4に対して 出力が1~5mWのレーザピームしを0.5~5 μSの四スポット照射し、記録暦4を非晶質化の 状態からは私化の状態に相変化させることにより、 次に、追記型として使用した光ディスクを消去可能型のディスクとして使用する場合について説明する。たとえば、記録脳4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームを5~0.5 µsの問

記録情報の過去が行える。

または、合金結晶化の状態として情報の記録が 行なわれた光ディスク1に対して、記録された情 報の全て、あるいはその一部の情報が不要となっ た場合、光ディスク1の全面、あるいは不要とな った情報が記録されているトラック、セクタごと をヒータあるいはレーザピームで加熱し、記録層 4を非益質化の状態にする。そして、この記録因 4に対して、記録すべき情報を有する出力が1~ 5mWのレーザピームしを0.5~5μsの購ス ポット照射し、記録層4を非晶質化の状態から結 **品化の状態へと相変化させる。これにより、情報** の記録を行う。この複合は、その記録的4に対し て、出力が3~10mWのレーサビームしを 0.3~0.02µsの闖スポット照射し、記録 周4 を結晶化の状態から非晶質化の状態へと損変 化させることにより、情報の消去が行える。

また、たとえば記録風4に対して、対物レンズ 11によって記録すべき質報を有する出力が3~ 10mWのレーザビームを0.3~0.02 µs の間スポット照射し、記録暦4の記録段41 および42 を単一際に変換する。この結果、記録第4に初期の状態と合金非晶質化の状態との反射率の適いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

1000人、記録層4として記録機41をGeにより機厚500人および記録期42をTeにより限厚500人、保護膜5をSIO2により機厚1000人、次外路硬化樹脂により保護膜6を順次機磨して構成した。

風化の状態から非晶質化の状態に相変化させるこ

とにより、記録情報の消去が行える。

または、合金非晶質化の状態として質報の記録 が行なわれた光ディスク1に対して、記録された 情報の全て、あるいはその一部の情報が不要とな った複合、光ディスク1の全面、あるいは不要と なった情報が記録されているトラック、セクタご とをヒータあるいはレーザビームで加熱し、記録 暦4を結晶化の状態にする。そして、この記録機 4に対して、、記録すべき情報を有する出力が3 ~10mWのレーサピームしを0.3~0.02 μsの間スポット照射し、この記録器4を結晶化 の状態から非島質化の状態へと相変化させる。こ れにより、情報の記録を行う。この場合は、その 記録度4に対して、出力が1~5mWのレーザビ - ムしをO、5~5µsの間スポット照射し、非 酪質化の状態から結晶化の状態へと指変化させる ことにより、情報の消去が行える。

突 通 例 - 1

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる碁板2上に、保護膜3をSiO2により観停

一ザピームしを2 4 S の間スポット限射することにより、記録階 4 を非結晶質化の状態から結晶化の状態に相変化させる。これにより、記録暦 4 には、第 4 図に示すような、初期の状態、合金結晶化の状態、結晶化の状態、および非晶質化の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、1枚の光ディスク1のある部分を 追記型のディスクとして使用し、別の部分を消去 可能型のディスクとして使用ことができる。

学施術ーク

光ディスク1は、ポリカーボネイト制頭からなる基板2上に、保護機3をSiO2により設厚1000人、配理機4として記録機41をGeにより関厚500人、保護機5をSiO2により設厚1000人、米外線硬化制器により保護機6を成次場階して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき問報を有する9mWのレーザビームしを0.2 μsスポット照射し、記録暦4に初期の状態と合金非島

質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要 となった場合、その情報が記録されているトラッ クことをレーザビームしで加熱することにより、 記録機4:および42を拡散合金化あるいは溶解 合金化し、非晶質化の状態にする。そして、この 記録超4に対して、配録すべき情報を有する出力 が3mWのレーザピームしを2ょの頭スポット 照射することにより、記録層4を結晶化の状態に 変化させて情報の記録を行う。また、この情報の 消去を行う場合、対応する記録器4に対して、出 カが7mWのレーザビームLをひ、1μsスポッ ト照射し、記録部4を結晶化の状態から非晶質化 の状態へと相変化させる。これにより、記録暦4 には、第5回に示すように、初閉の状態、結局化 の状態、合金非結晶質化の状態、および非晶質化 の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、追記型として使用した光ディスク を消去可能型のディスクとして使用することがで

ーザピームしを 0 . 0 2 μ s の 離スポット 照 射 することにより、記録 編 4 を非晶質化の状態に変化させて 情報の 記録を行う。また、この情報の 鸽 去を行う 場合、対応する記録 超 4 に対して、 1 m W のレーザピームしを 5 μ s の 関スポット 照 射 し、記録 暦 4 を非晶質化の状態から 結晶化の状態へと

したがって、追記型として使用した光ディスク 1 を消去可能型のディスクとして使用できる。 実施例 - 4

相変化させる。

光ディスク 1 は、ポリカーボネイト 樹脂からなる 2 板 2 上に、保護機 3 を S I O 2 により 膜厚 1 O O O A、配発器 4 として記録機 4 1 を S I により 護摩 1 7 O A および記録機 4 2 を A O により 機厚 8 3 O A、保護機 5 を S i O 2 により 硬厚 1 O O O A、常外機 硬化 樹脂により 保護機 6 を順次 位際して構成した。

たとえば、選去したくない情報を記録する場合は、記録酵4に対して、記録すべき情報を有する 15mWのレーザビームしを0、5usの聞スポ きる。 実施 例 - 3

光ディスク1は、ポリカーボネイト側面からなる砂板2上に、保護膜3をSiO2により数厚1000人、配録簡4として記録膜41をSiにより数厚200人および記録膜42をAUにより膜厚800人、保護膜5をSiO2により膜厚1000人、紫外的硬化側隔により保護膜6を顧次個層して構成した。

たとえば、記録的4に対して、記録すべき情報を有する5mWのレーザピームしを5μSの間スポット照射し、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不変となった場合、その情報が記録されているセクタをレーザピームしで加熱することにより、記録機4」および42を拡散合金化あるいは容解合金化し、結晶化の状態にする。そして、この記録層4に対して、記録すべき情報を有する10mWのレ

したがって、1枚の光ディスクのある部分を追記型の光ディスクとして使用し、また別の部分を消去可能型の光ディスクとして使用することができる。

上記実施例によれば、この光ディスクは、多層からなる記録階を合金結晶化の状態あるいは合金非晶質化の状態に変換したときと、合金結晶化の

特開昭62-201442(9)

状態から非晶質化の状態あるいは合金非晶知化の状態から結晶化の状態にしたときとで生じる反射
中の遠いにより、消去不能な情報の記録、および消去可能な情報の記録を行うものである。これにより、1枚の光ディスクを追配型、消去可能型のどちらにも使用することができ、省質派化および低コストルを図ることができる。

4 … 紀 躁 暦 、 4 』 , 4 2 … 紀 録 膜 、 6 … 衆 授 模 、 1 1 … 対 物 レンズ 、 し … レ ー ザ ピ ー ム 。

(発明の効果)

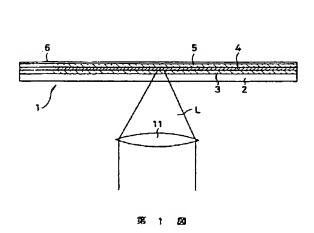
以上、詳述したようにこの発明によれば、1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および 消去可能な記録の両方を行うことができる光記録 傑体を提供できる。

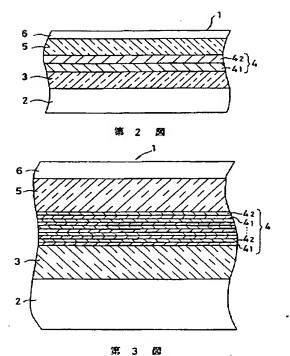
出颗人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

4. 図面の簡単な説明

図面はこの発明の一実施例を示すもので、第1 図は要部を説明するための断面図、第2 図は光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第3 図は他の光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第4 図、第5 図は光ディスクの表面反射率の違いを説明するための図である。

1 … 光ディスク、2 … 昼板、3 。5 … 保護関、

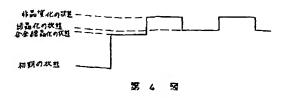


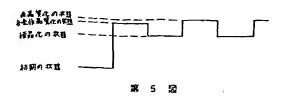


特開昭62-204442(10)

手統 補 正 爾 61.9.22 昭和 年 月 日

特許庁長官 黒田明雄殿





- 事件の表示
 特額昭61-45964号
- 発明の名称
 光記録媒体および光記録媒体の記録方法
- 3. 加正をする者 事件との関係 特許出額人 (307) 株式会社 東 芝
- 6. 補正の対象 明相曲



方式 ①

7. 補正の内容